Abstract

PURPOSE:To reduce the thermal expansion coefficient and to enhance the resistance to thermal shock of the titled catalytic body by depositing a catalytic component on a cordierite ceramic honeycomb structure which has been treated with an acid and then heat-treated at 600-1,000 deg.C.

CONSTITUTION:A cordierite ceramic honeycomb structure is treated with an acid. In the acid treatment, a mineral acid such as HCl and H 2SO4 is preferably used in consideration of the cost, a 1–5N acid is used and the treatment is preferably carried out at about 50-100 de g.C. Consequently, a structure having $\geq 5m<2$ /g specific surface, $\geq 100 \, \text{kg/cm}<2$ compressive strength and $\leq 1.0 \, \text{X} \, 10 \, \text{C}-6$ / deg.C ther mal expansion coefficient at 40-80 deg.C is obtained. The structure is heat—treated at 600-1,000 deg.C and then a metallic catalytic component can be deposited after acid treatment, then the structure is heat—treated at 600-1,000 deg.C and the same objective can be achi eved.

❷特 許 公 報(B2) 平5−50338

®int.Cl. ^s	識別記号	庁内整理番号	❷❸ 公告	平成5年(1993)7月28日
OB 01 J 21/18	Α	8017-4G		
B 01 D 53/36	H	9042-4D		•
·	104 A	9042-4D		
	104 A 104 Z	9042-4D		•
B 01 J 23/40	$\overline{\mathbf{A}}$	8017-4G		
32/00		•		
35/04	301 P	7821-4G		
•	301 M	7821-4G		
37/02	101 A	7821-4G		
, .				発明の数 2 (全6頁)

60発明の名称 コージエライト質セラミソクハニカム構造触媒体の製造方法

四特 顧 昭60-143836

②公 開 昭62-4441

全出 顧 昭60(1985)7月2日

9昭62(1987) 1 月10日

72-FA Ħ 俊。一 愛知県名古屋市千種区御影町2丁目35番地の2

浜 中 三重県鈴鹿市南若松町429の50番地

日本码子株式会社 爱知県名古屋市瑞穂区須田町 2 番56号

图代 理 弁理士 杉村 暁秀

中田

の特許請求の節語

1 コージエライト質セラミックハニカム構造体 を敵処理し、次いで600℃~1000℃で熱処理した 後触媒成分を担持させることを特徴とするコージ 盐。

2 上記コージエライト質セラミツクハニカム機 造触媒体の比表面積が5ポータ以上で該ハニカム 構造触媒体の流路方向の圧縮強度が100㎏/㎝以 上でかつ40℃~800℃での熱膨脹係数が1.0× 10 ト質セラミツクハニカム構造触媒体の製造法。 10⁻⁴/*C以下である特許請求の範囲第1項記載の コージエライト質セラミツクハニカム構造触媒体 の製造法。

- 3 担持触媒が自動車排気ガス浄化用の酸化触媒 又は三元触媒或いは産業用脱臭触媒である特許請 15 求の範囲第1項または第2項記載のコージェライ ト質セラミツクハニカム構造触媒体の製造法。
- 4 コージエライト質セラミツクハニカム構造体 を酸処理し、次いで触媒成分を担持した後600℃ ~1000°Cで熱処理することを特徴とするコージェ 20 ライト質セラミツクハニカム構造触媒体の製造 盐。
- 5 上記コージエライト質セラミツクハニカム機

造触媒体の比表面積が5ポ/#以上ではハニカム 構造触媒体の流路方向の圧縮強度が100kg/cli以 上でかつ40℃~800℃での熱膨脹係数が1.0× 10⁻⁶/*C以下である特許請求の範囲第4項記載の エライト質セラミツクハニカム構造触媒体の製造 5 コージエライト質セラミツクハニカム構造触媒体 の製造法。

> 6 担持触媒が自動車排気ガス浄化用の動化触媒 又は三元触媒或いは産業用脱臭触媒である特許請 求の範囲第3項または第4項記載のコージエライ

発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明はコージエライト質のセラミツクハニカ ム構造触媒体の製造法に関する。

更に詳しくは、本発明は触媒担持工程に於いて **ソーアルミナ等によるウオツシュコートを必要と** しない、低齢級で耐熱衝撃性に優れたコージェラ イト質セラミックハニカム構造触媒体の製造法に 関するものである。

なお、ウオツシユコートとは触媒活性に必要な 比表面積を得るために行う担体材質表面への高比 表面積材料のコーテイングのことである。

(従来の技術)

コージエライト質のセラミツクハニカム構造体 は低膨脹で耐熱衝撃特性に優れ、しかも耐熱性が 高いため自動車用触媒担体として広く使用されて

コージエライト質セラミツクハニカム構造体を 5 触棋担体に使用するには、特公昭56-27295号公 報で開示されているように、通常ハニカム構造を 横成する隔壁の表面をアーアルミナ等でウオツシ ユコートし、触媒成分の吸着表面積を5~50㎡/ **渣し、触媒を担持させる方法がとられている。こ** の時γーアルミナと、触媒成分を同時に担持させ ることもある。

γ-アルミナ等でウオツシユコートを必要とす ハニカム構造体の比表面積が1ポ/8以下と極め て小さく、そのままで触媒担体として使用すると 触媒活性が低く、また高温雰囲気で触媒費金属の 焼結が速かに起り活性が極めて小さくなるためで ある。

アーアルミナ等でウオッシュコートされたコー ジェライト質ハニカム構造体の欠点として、アー アルミナによるコーテイング量に応じて触媒担体 に必要とする比表面積は得られるものの重量が増 コーテイングするためコージエライト質の低膨脹 性が損われ大巾な耐熱衝撃性劣化が起ること、ま た高価なアーアルミナ等を用いしかも浸漬担持、 焼付工程等多くの工数を必要としコストアップに なることがあげられる。

一方特開昭49-129704号公報及び米国特許第 3958058号公報に開示されているようにコージエ ライト質ハニカムをHNO。、HCI及びH。SO4等の 1~5Nの強酸水溶液に浸漬し、部分的にMgO、 が低下し耐熱衝撃特性が向上することが知られて いる。この場合重量減少に対応して強度が低下す ること及び1000°C以上で長時間熱処理することに より酸処理前と同じレベルにまで熱膨脹係数 (CTE) が上昇すること等の欠点を有している。 (発明が解決しようとする問題点)

本発明の目的とするところは下配の点にある。

(1) コージエライト質ハニカム構造触媒体の耐熱 衝撃性の向上

- (2) 高価なYーアルミナ及び工数の多いYーアル ミナコーテイング工程を不要とする新しいハニ カム触媒体製造プロセスを供給すること
- (3) アーアルミナコーティングされた触媒体と同 程度の熱安定性を有するコージェライトハニカ ム構造触媒体を得る製法を供給すること。

(問題点を解決するための手段)

本発明は以上の問題点を解決するためになされ たもので、<u>コージエライト質セラミツクハニカム</u> 夕程度とした後、触媒成分を含有する溶液中に浸 10 構造体を酸処理し、次いで600℃~1000℃で熱処 理した後触媒成分を担持させることを特徴とする コージエライト質セラミツクハニカム構造触媒体 の製造法にある。

また本発明は、コージエライト質セラミツクハ る理由は一般にコージエライト質等のセラミツク 15 ニカム構造体を酸処理し、次いで触媒成分を担持 した後600℃~1000℃で熱処理することを特徴と するコージエライト質セラミツクハニカム構造触 媒体の製造法にある。

> 本発明はコージエライト質セラミツクハニカム 20 構造体を酸処理し次いで触媒成分を担持させた後 600℃~1000℃で熱処理してもその目的が達せら れる。

本発明の製造法で得られたコージエライト質セ ラミツクハニカム構造触媒体はその比表面積が5 加すること、高熱膨脹性のアーアルミナで表面を 25 ポノタ以上で、ハニカム構造触媒体の流路方向の 圧縮強度が100kg/cd以上でかつ40°C~800°Cでの 熱膨脹係数が1.0×10⁻⁴/℃以下であることを特 徴とする。

> 本発明の担持触媒は自動車排気ガス浄化用の酸 30 化触媒又は三元触媒或いは産業用脱臭触媒を使用 するものである。

(作用)

本発明者らはコージエライト質ハニカム構造体 の酸処理により熱膨脹低下がなされる以外に大巾 AlaOa成分を溶出させることにより大巾に熱膨膜 35 に比表面積が増加することに注目した。この比表 面積増加はMgO、AliOiの選択的溶出より残され る高珪酸質成分に対応するものと考えられる。

> 触媒担持に必要とする高比表面積を得るための 酸処理条件としては、酸の種類に制限はないが 40 HCI、H.SO.、HNO.等の鉱酸がコストと効果の 面で好ましい。処理時間と比表面積の関係は正相 関を示し効率の面から 1~5Nの濃度、50~100℃ 程度の温度で処理することが好ましい。 INの HNO₃、HCI、H₃SO₄で90℃、3時間の処理で触

媒担体として好ましい20元/4のレベルに達する。

酸処理の方法は循環する高温酸性水溶液に浸渍 するのが一般的であるが効率のよい方法であれば 特に制限はない。

本発明に使用するコージェライト質ハニカムセラミックスはアーアルミナコーテイングして用いられる通常の低膨脹コージェライト質ハニカム構造体が好ましい。即ち、特開昭53-82822号公報、特開昭50-75611号公報に開示されているものと 10 100 同様な壁厚100μm~500μm、1インチ平方あたりのセル数30~600セルの一体形状のハニカム構造体で約20~50%の気孔率、40℃から800℃のCTE1.5×10-6/℃以下のものである。コージェライト質材質はできる限りコージェライト結晶量 15 れる。か多く、ガラス成分が少ない即ちコージェライト結晶量90%以上のものが酸処理により高比表面積 エージとなるので好ましい。

しかしながら熱膨膜係数を特に問題としない産業用触媒体等の場合、コージエライトームライト、コージエライトーアルミナ、コージエライトージルコニア等のコージエライトを基体とした複合系材質でも本発明を適用できる。

一方一般的にこの酸処理で得られる高比表面積 もしくは6 は、第1図の未熱処理品に示すように600℃以上 25 用できる。 の加熱により急減に低下する欠点がある。第1図 本発明に は加熱温度と比表面積との関係を示す特性図であ 属を基体と り、各温度に夫々1時間保持した場合を示す。 Mn、Fe、

この600℃以上の加熱に対する比表面積低下及 び1000℃以上での長時間等温加熱でのCTE上昇 30 現象を制御するため、本発明者らは種々の熱処理 条件を検討し比表面積の安定化及びCTE安定性 を改良することに成功した。第1図の曲線C,D は本発明により酸処理したものの比表面積を示 す。 35

本発明において、熱処理は600℃~1000℃、更に好ましくは650℃~900℃で0.5時間ないし10時間保持することにより達成される。昇温スケジュールは10℃/時~200℃/時と特に制限はないが冷却スケジュールは早い方が好ましく製品に損傷 40を与えない程度の急冷処理が望ましい。

熱処理を600℃以上に限定する理由は600℃未満の熱処理では実使用中の比表面積の低下をまねき 触媒活性低下をきたすからであり、1000℃を越え る温度では熱処理により比表面積が大巾に低下してしまい、比表面積の高温安定性は得られるものの触媒活性に問題ができるためである。

冷却スケジュールが早い方が好ましい理由とし 5 ては現在よく解明されていないが、高珪酸成分相 の部分的な極微細結晶化等が促進されるためと考 えられる。

熱処理に使用する炉は特に制限はなく、電気炉、ガス炉、大型連続炉等が使用できる。

1000℃以上の温度での等温長時間エージングに対しては600℃~1000℃の短時間熱処理により非晶質の高珪酸相が熱膨脹に有害なクリストパライト以外の準安定結晶相に一部変化するため、若干の熱膨脹上昇はあるものの上昇率が大巾に改善される。

さらに熱処理を実施することにより等温長時間 エージングに寸法安定性も改良される。

触媒担持工程は、例えば自動車排ガス用触媒としてPt、Pd、Rh等の資金属を担持する場合は、 り塩化白金酸水溶液等の資金属触媒成分、さらに CeO₂等の希土類酸化物を含むスラリーに酸処理、 熱処理を実施したコージエライト質ハニカム構造 体を浸漬し、余剰溶液をエアー等で除去し、乾燥 もしくは600℃以下の温度で焼付ける工程等が使 り用できる。

本発明に使用する触媒はPt、Pd、Rh等の貴金 属を基体とした三元触媒、酸化触媒、脱臭触媒、 Mn、Fe、Cu等の卑金属触媒を同様な担持方法で 担持することができる。

30 また本発明では酸処理後の高比衷面積状態のコージェライト質ハニカム表面に触媒成分を担持し、次いで600℃~1000℃の熱処理工程を行うことができる。但しこの場合Pt等の貴金属揮散等担持触媒のロスがでるため比較的低温度900℃以35 下の温度で熱処理することが好ましい。

本発明で得られたハニカム触媒の特性については、酸処理によりコージエライト質ハニカム構造体は高比表面積、低膨膜が得られるが欠点として機械的強度低下を起こすため、酸処理の条件として自動車排ガス浄化用触媒の場合触媒容器にキャンニングする際に必要な耐圧強度100kg/cd (流路方向)以上を保つため例えば1.5N、90℃、HNO5処理で8時間以内処理に留めることが望ましい。

本発明のコージェライト質セラミツクハニカム 構造触媒体においては、アーアルミナを担持しな いため、本発明の製造方法によると極めて低齢限 の触媒体の製造が可能である。

例えばコージェライト質ハニカム構造体の40°C 5 から800℃までの熱膨脹係数(CTE)が0.6× 10-1/でレベルであつても高熱膨脹のアーアルミ ナ担持により担持方法を改良しても1.5×10-4/ で以下の低いCTEを得ることは困難であつたが、 1.0×10⁻¹/*C以下のCTEが可能となつた。

本発明においては、比表面積は担持した触媒の 活性と重大な関係があるため少なくとも5㎡/8 以上好ましくは10㎡/タ以上になるよう酸処理、 熱処理条件を制御する必要がある。

(実施例)

実施例 1

セル壁厚150μm 1 平方インチあたりのセル数 400、四角形セル形状の直径4.16インチ×長さ 4 インチの円筒形のコージェライト質ハニカム構造 20 比表面積の変化を第1図に示す。 体をそれぞれの酸処理条件で処理した時の比表面*

*積、圧縮強度の測定結果を第2図、第3図に示

圧縮強度は直径1インチ×長さ1インチのサン ブル、比表面積はBET法 (Na吸着) で制定し た。第2図、第3図は処理時間と比表面積と圧縮 強度との関係を示す特性図である。

実施例 2

セル壁厚150μm 1 平方インチあたりのセル数 400、四角形セル形状の直径4.16インチ×長さ 4 本発明では酸処理による低膨脹も寄与し触媒体で 10 インチの円筒形のコージエライト質ハニカム構造 体を90℃、2N、HNO₃水溶液に3時間浸漬し酸 処理を実施した後、それぞれ第1表に示す熱処理 条件で熱処理を実施した。

> 熱処理後の比表面積、40℃から800℃までの熱 15 膨脹係数 (CTE) 及び800℃での100時間等温エ ージング後の比表面積、CTEを測定した。その 結果を第1表に示す。尚酸処理後の比表面積は40 ポ/タ、CTE0.5×10⁻¹/℃ (40℃~800℃) であ つた。また、未熟処理と本発明C、Dの加熱時の

				本発明	参考例					
N .	Q	A	В	C	D	E	F	. G	H	
熱処理条 炉)	件*(電気	600°C× 4時間	650°C× 4時間	800°C× 2時間	900℃× 1時間	1000°C× 0.5時間	550°C× 6時間	1050°C× 0,5時間	酸処理な しアーア ルミナニ グ品	
熱処理後0)比表面積 (nt/g)	32	28	15	11	8	34	4	12	
熱処理後 10⁻• ∕ C	の CTE× 40~800°C	0.6	0.6	0.8	0.6	0.6	0.6	0.7	1,4	
800°C×100 時間等温	比表面積 (元/g)	10	12	12	9	5	1	3	10	
エージン グ 後	CIE (×10-•/	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	1.5	

* 昇温 200°C/時間 冷却 2時間以内で冷却

実施例 3

実施例2の熱処理品A~HについてPd触媒を それぞれハニカム構造体容積に対して29/Lに なるように担持し第2表に示す条件でCaHaガス

の転化率及び電気炉取出しによる耐熱衡撃性を測 定した。測定結果も第2表に示す。

一方及び」は実施例2の未熱処理品に同じPd 触媒を担持し、それぞれB及びCと同じ熱処理条

2

表

件を施したサンブルである。

			本発明				参考例			本発明	
Na.		A	В	С	D	E	F	G	Н	ı	J
250°C*1°C;H。 転 化率 (%)	フレツシユ品	92	89	85	81	73	92	25	90	88	81
	800℃×100時 間エージング 品	71	76	73	68	51	7	23	62	68	64
耐熱衝撃特性**クラック発生温 度 (*C)		850	850	850	850	800	850	800	600	850	800

- *1 サンプル形状 直径1インチ×長さ2インチ 空間速度;5000H⁻¹CaHa 護度 800m
- *2 電気炉中に20分放置し室温に取出した後のクラックの有無 50℃ステップアップ、サンプル 形状直径4.16インチ×長さ4インチ
- 1 発明の効果)
- (1) 比表面積の増加により触媒担体の担持工程であるウオッシュコート(アーアルミナ担持)工程が不要となり、作業工程の大巾な短縮が図れ 20 る。
- (2) 熱膨膜係数の大巾な低下、アアルミナコーティングを不要とするため触媒体が軽量化し耐熱 衝撃性の大巾な向上が得られる。

(3) 酸処理コージェライトの欠点であった熱安定性が改善される。

図面の簡単な説明

第1図は比表面積の熱安定性を示す図、第2図は酸処理時間と比表面積との関係を示す図、第3 図は酸処理時間と圧縮強度との関係を示す図である。





